



BioFX®化学发光超敏感 HRP 膜底物 产品说明书

产品号码:

CHMM-0060-2C (60 mL)
CHMM-0120-2C (120 mL)
CHMM-0300-2C (300 mL)

组分:

- 1) 化学发光超敏感膜鲁米诺试剂A (CHMC)
- 2) 化学发光超敏感膜反应缓冲试剂B (CHMD)
美国专利号 7,381,797

拟用于:

BioFX®化学发光超敏感HRP膜底物适用于在膜印迹应用中检测过氧化物酶的敏感性。

产品稳定性和存放:

产品稳定性	自生产之日起18个月。
存放	在原容器中于2-8°C下存放。产品应避光保存。

使用建议:

- 1) 通过将1 mL化学发光超敏感膜鲁米诺试剂A (CHMC)与2 mL化学发光超敏感膜反应缓冲试剂B (CHMD)混合准备好底物。
 - 可使用1:2的比例制得所需体积的底物。
- 2) 充分混合溶液。当避光保存时, 此两种溶液的混合物在室温下可在数小时内保持稳定。

其他注意事项:

此底物非常敏感, 必须格外小心以使各单独检测组分(抗体、结合物、固相等)最优化, 从而最大程度地减轻与非特异性免疫化学反应有关的背景反应。

技术支持, 电邮 ivdtechsupport@surmodics.com

相关产品:

BioFX® TMB强化HRP膜底物(ESPM)
BioFX®化学发光超敏感HRP微孔/膜底物(LUMI)
BioFX®化学发光敏感Plus HRP微孔/膜底物(LERI)

所有列示产品均用于研究用途或将来生产体外诊断试剂。产品不拟用于人类或动物。产品销售无任何明示的或暗示的、通过用法或其他方式的卖方担保或表述; 除更换不符合规格的产品或退还购货款以外, 不接受任何索赔要求。所有索赔必须在交货日起 30 日内提出。

2015 年 4 月 4 日

产品代码: CHMM
SmartDoc # 7750, 修订版本号 0

页码 1